

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成23年10月6日(2011.10.6)

【公開番号】特開2009-57555(P2009-57555A)

【公開日】平成21年3月19日(2009.3.19)

【年通号数】公開・登録公報2009-011

【出願番号】特願2008-212062(P2008-212062)

【国際特許分類】

C 0 8 C 19/08 (2006.01)

C 0 8 F 8/04 (2006.01)

C 0 8 F 36/14 (2006.01)

B 0 1 J 31/22 (2006.01)

B 0 1 J 31/24 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 C 19/08

C 0 8 F 8/04

C 0 8 F 36/14

B 0 1 J 31/22 M

B 0 1 J 31/24 M

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

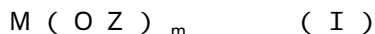
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ニトリルゴムの分子量を低下させるための方法であって、  
ニトリルゴムを、周期律表の遷移族 6 または 8 の金属をベースとする錯体触媒であって、  
前記金属にカルベン様の方式で結合された少なくとも 1 個の配位子を有するメタセシス触  
媒、およびさらに一般式 ( I ) :



[ 式中、

M が、元素周期律表の遷移族 4、5 または 6 の遷移金属であり、

m が、4、5 または 6 であり、そして

基 Z は同一であっても異なってもよいが、それぞれ、1 ~ 3 2 個の炭素原子を有し、  
さらに 1 ~ 1 5 個のヘテロ原子を有していてもよい、直鎖状、分岐状、脂肪族、環式、複  
素環式または芳香族基である ]

の化合物と接触させる、方法。